УДК 546.7'221+620.187.3

Авторы поздравляют академика И.Л. Еременко с 70-летним юбилеем

СТРОЕНИЕ И НЕКОВАЛЕНТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОНОСЛОЕВ ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА В СЛОИСТОМ ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКОМ СОЕДИНЕНИИ С ТЕТРАМЕТИЛГУАНИДИНОМ

© 2020 г. И. Е. Ушаков¹, А. С. Головешкин¹, Н. Д. Лененко¹, Р. У. Таказова¹, М. Г. Езерницкая¹, А. А. Корлюков¹, В. И. Зайковский^{2, 3}, А. С. Голубь^{1, *}

¹Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия ²Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия ³Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия *e-mail: golub@ineos.ac.ru Поступила в редакцию 14.03.2020 г. После доработки 01.04.2020 г.

Принята к публикации 08.04.2020 г.

Слоистое соединение с регулярно чередующимися монослоями MoS₂ и N,N,N',N'-тетраметилгуанидина (TMG) получено в результате взаимодействия монослоевых дисперсий дисульфида молибдена, содержащих анионные частицы (MoS₂)^{x-}, с протонированными молекулами TMG. Совокупностью методов рентгенофазового анализа, адаптированного для турбостратно-разупорядоченных систем, ПЭМВР, ИК-Фурье спектроскопии и квантово-химических расчетов методом функционала плотности установлено, что в соединении стабилизируется структура слоев MoS₂ с октаэдрически координированными атомами молибдена, образующими цепочки Mo–Mo связей. Между монослоями MoS₂ и молекулами TMG реализуются нековалентные связывающие взаимодействия, которые включают CH...S, NH...S и N...S контакты с преобладающим вкладом в энергетику связывания контактов первого типа (CIF file CCDC № 1990439).

Ключевые слова: дисульфид молибдена, органо-неорганические соединения, строение, нековалентные взаимодействия, водородные связи

DOI: 10.31857/S0132344X20090066

Дисульфид молибдена – один из наиболее востребованных слоистых материалов, который существует в природе и выпускается промышленно. Благодаря уникальным структурным и физико-химическим свойствам, он применяется в нефтехимических катализаторах [1], смазках [2], используется в перспективных разработках тонкослойных электронных устройств [3], электрокатализаторов [4], накопителей энергии [5], биосенсоров [6], биоактивных препаратов [7]. Внедрение в межслоевое пространство кристаллов MoS₂ органических молекул является эффективным средством модифицирования структурных свойств этого материала, включая изменение типа координации атомов молибдена с серой в его слоях (тригональная призма – октаэдр), и может быть использовано для влияния на проводящие и каталитические свойства материала [4, 5].

Выявление структурообразующих взаимодействий в слоистых органо-неорганических соединениях дисульфида молибдена — важная задача для их направленного дизайна. Из-за турбостратного характера наложения гетерослоев в частицах соединений MoS₂, получение необходимой структурной информации требует применения комплексного подхода, включающего моделирование дифракционных картин турбостратно-разупорядоченных систем по Уферу [8] и квантово-химическую оптимизацию структурных моделей [9, 10]. За последние годы с использованием этого подхода было определено строение слоистых соединений MoS₂ с несколькими типами азотсодержащих органических молекул и установлено, что важную роль в стабилизации пространственной структуры этих соединений, в том числе октаэдрической координации в полиэдре MoS₆, необходимой для ряда применений, играют водородные связи между атомами серы слоев MoS₂ и органическими гостями. Например, в случае интеркалированных катионов тетраалкиламмония, слабые взаимодействия CH...S, единственно доступные для этих соединений специфические взаимодействия с сульфидными слоями, определяют положение молекул относительно нанорельефа сульфидных слоев, заставляя катионы располагаться в наноуглублениях на поверхности слоя [9]. Эти же взаимодействия, как установлено, ответственны за расположение в наноуглублениях рельефа и молекул алкилендиаминов, тогда как наклон данных молекул относительно сульфидных слоев обусловлен образованием сильных водородных связей NH...S с обоими соседними слоями сульфида [11].

Ранее была определена атомная структура и связывающие контакты для слоистых соединений MoS₂, содержащих в качестве доноров сильной водородной связи только амино(аммониевые)груп-

пы NH₂(NH₃⁺) [11]. В этой связи изучение взаимодействий MoS₂ с другими NH-донорами и оценка влияния их геометрии на архитектуру соединений представляет несомненный интерес.

В настоящей работе получено новое слоистое соединение $(TMG)_{0.13}MoS_2$ (I), содержащее протонированные молекулы N,N,N',N'-тетраметилгуанидина (**TMG**), охотно образующего сильные водородные связи с различными анионами [12, 13], определено его строение и проанализированы энергетические характеристики связывающих контактов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Синтез (TMG)_{0.13}MoS₂ (I) выполняли взаимодействием монослоевой дисперсии LiMoS₂ с протонированными молекулами ТМG аналогично родственным соединениям MoS₂, описанным ранее [10, 11]. Для этого вначале получали соединение LiMoS₂ обработкой природного порошкообразного MoS₂ (марки ДМ-1, Скопинский завод) избытком 1.6 М раствора *н*-бутиллития в гексане (Aldrich) при 20°С в течение одной недели с последующей промывкой гексаном и высушиванием в вакууме. Затем диспергировали 0.1000 г (5.99 ммоль) LiMoS₂ в 100 мл раствора, содержащего 0.1721 г (15.0 ммоль) TMG (Aldrich) в воде, подкисленной HCl, при барботировании аргоном и ультразвуковой обработке. Реакционную смесь перемешивали на магнитной мешалке в течение 2 ч, образовавшийся осадок соединения отфильтровывали, промывали 3 раза водой и высушивали в вакууме. Выход 0.9960 г (95%). Состав соединения определяли по данным элементного анализа.

Найдено, %: С 4.43; Н 1.25, N 3.02; Мо 54.70. Для (C₅H₁₄N₃)_{0.13}S₂Mo вычислено, %: С 4.46; Н 1.04; N 3.12; Мо 54.83.

КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ том 46 № 11 2020

Снимки просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения (**ПЭМВР**) получали на приборе JEM-2200FS (JEOL Ltd.) с предельным разрешением по линиям 0.1 нм при ускоряющем напряжении 200 кВ. Для исследования образцы помещали на перфорированные углеродные подложки, закрепленные на стандартных медных сетках, и затем помещали в камеру электронного микроскопа. Фурье-фильтрацию и анализ снимков HRTEM с определением величины межплоскостных расстояний проводили с помощью программы Digital Micrograph 3.6.5 (Gatan Inc.).

ИК-Фурье-спектры нарушенного полного внутреннего отражения (**HПВО**) снимали на ИК-Фурье-спектрометре Vertex 70v (Bruker, Germany), используя приставку для НПВО "PIKE" (США) с алмазным рабочим элементом. Спектры измеряли в вакууме в спектральном диапазоне $4000-400 \text{ см}^{-1}$ с разрешением 4 см⁻¹. Необходимые поправки вводили с помощью спектральной программы Omnic 8 (Nicolet, USA).

Дифрактометрическое исследование соединения проводили с помощью дифрактометра Bruker D8 Advance Vario (Bruker AXS), оснащенного рентгеновской трубкой с медным анодом, германиевым монохроматором и позиционно чувствительным детектором Lynx-Eye в геометрии пропускания рентгеновского излучения через образец. Шаг съемки 0.01° 20; интервал съемки 6°–90° 20. Моделирование дифрактограммы проводили по программе ТОРАS 5 (Bruker AXS). Основные структурные характеристики слоистого соединения приведены в табл. 1.

Координаты атомов и другие параметры структуры депонированы в Кембриджском банке структурных данных (ССDС № 1990439; https:// www.ccdc.cam.ac.uk/structures).

Квантово-химический расчет проводили с помощью программы VASP версия 5.3 [14, 15]. Оптимизацию координат атомов проводили с использованием обменно-корреляционного функционала РВЕ и базисного набора плоских волн (максимальная кинетическая энергия – 545 эВ) и дисперсионной поправки Grimme D3 [16]. Для описания остовных электронов использовали "жесткие" потенциалы PAW (projected augmented wave) [17] (размер области описываемой псевдоволновой функции наименьший). Расчетную функцию электронной плотности получали с использованием максимальной кинетической энергии 1360 эВ. Топологический анализ выполняли с помощью программы AIM, входящей в комплекс программ ABINIT [18].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как известно, сборка соединений в водной монослоевой дисперсии MoS_2 , содержащей отрицательно заряженные монослоевые частицы $(MoS_2)^{x-}$, приводит к формированию слоистых структур с чередованием этих анионных монослоев с монослоями органических катионов (A^+) по уравнению (1) [10]. В случае участия в сборке высокоосновного TMG (р K_a 13) в роли катионов может выступать только протонированная форма его молекул (TMGH⁺), которая доминирует в растворе в широком интервале pH.

$$\begin{bmatrix} \mathrm{Li}^{+} + (\mathrm{MoS}_{2})^{x^{-}} + (1 - x)\mathrm{OH}^{-} \end{bmatrix}_{\mathrm{aq}} + x\mathrm{A}^{+} \rightarrow \\ \rightarrow \left(\mathrm{A}^{+}\right)_{x} (\mathrm{MoS}_{2})^{x^{-}}.$$
(1)

Встраивание молекул ТМС в органо-неорганическое соединение подтверждается как данными элементного анализа, так и спектрами FTIR-ATR (рис. 1). В спектре соединения I отчетливо видны основные полосы исходного TMG, хотя соотношение интенсивностей между спектрами существенно различно. Различия могут быть связаны с искажением пространственной структуры молекулы ТМС при встраивании в соединение. взаимодействием с поверхностью слоев сульфида и другими физическими факторами. Отметим, что в спектрах чистого ТМС и I в области колебаний v(NH) проявляются полосы при 3323 и 3300 см⁻¹ соответственно, обусловленные колебаниями свободной (или слабосвязанной) группы NH (TMG) или NH⁺₂ (I). При этом в обоих случаях отсутствует широкое поглощение в области 3400-2700 см⁻¹, характерное для соответствующей группы, вовлеченной в сильную водородную связь [19].

Из этого, в частности, следует, что в соединении с MoS_2 катионы $TMGH^+$ не ассоциированы ни с молекулами нейтрального TMG, ни с молекулами воды.

Исследование соединения I методом просвечивающей электронной микроскопии позволило установить, что оно осаждается из дисперсий в виде пластинчатых частиц, типичная боковая проекция частицы показана на рис. 2. Они образованы пакетами из регулярно расположенных слоев MoS₂ с уширенными (по сравнению с фазой чистого MoS₂) межслоевыми промежутками, что обусловлено интеркалированием молекул "гостя", как и в случае ранее изученных соединений MoS₂ с органическими молекулами [10, 11, 20]. Как видно из микроснимков, периодичность в расположении слоев, определенная по Фурьеобразам фрагментов структуры и по профилю интенсивности в направлении, перпендикулярном слоям, составляет 9.6–1.1 Å. Эти значения хорошо

Таблица 1. Структурные параметры слоистого соединения $(TMG)_{0.13}MoS_2$

Параметр*	Значение		
Пр. гр.	<i>P</i> 1		
<i>a,</i> Å	5.685(9)		
b, Å	3.208(5)		
<i>c,</i> Å	10.19(1)		
Кратчайшие расстояния	2.806(10); 3.208(5);		
Mo–Mo, Å	3.751(11)		
Угол МоМоМо в зигзагах, град	69.7(3)		
$S-S \Delta z1, \Delta z2, Å$	3.440(12), 2.201(12)		
Перепад высоты нанорельефа	0.620(12)		
слоев, Å			
Сдвиг слоев MoS ₂ , Å			
вдоль оси а	3.411(6)		
вдоль оси <i>b</i>	2.438(6)		
<i>R</i> wp, %	3.267		

* $\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$.

согласуются с данными порошковой рентгеновской дифракции, которая фиксирует увеличение межслоевой периодичности в гибридной структуре с 6.15 Å (исходный MoS_2 , пр. гр. $P6_3/mmc$, дифрактограмма полностью соответствует JCPDS-77-1716) до 10.2 Å (рис. 3).

Как видно из рис. 3, на дифрактограмме соединения присутствуют базальные 00/ отражения, положение которых обусловлено межслоевым расстоянием между слоями MoS_2 , а также *hk*0-зона (в области $2\theta > 30^\circ$) с набором ассиметричных уширенных рефлексов, типичных для двумерноупорядоченных структур с турбостратным наложением слоев, например слоистых глин [8]. Дифракционный профиль был смоделирован, как описано ранее [9, 10, 20], с использованием сверхячейки Уфера [8], имеющей периодичность



Рис. 1. Спектры НПВО MoS₂ (*1*), ТМG (*2*) и соединения (TMG)_{0.13}MoS₂ (*3*).



Рис. 2. Микроснимок ПЭМВР фрагмента структуры I (1), его FFT образ (2) и профиль интенсивности вдоль линии (3).

вдоль оси c (перпендикулярно слоям MoS₂), увеличенную в 20 раз по сравнению с межслоевым расстоянием в соединении. Ячейка (пр. гр. *P*1) содержала два слоя MoS₂ с ассоциированными органическими молекулами, что дало возможность выявить корреляции в наложении слоев [10]. Ритвельдовское уточнение модели позволило определить структуру слоев MoS₂, их систематические сдвиги друг относительно друга и расположение органических молекул (рис. 4, 5). Ос-



Рис. 3. Экспериментальные дифрактограммы исходного MoS_2 (1) и (TMG)_{0,13} MoS_2 (2) (черные точки), а также расчетная дифрактограмма (красная линия) и разностная кривая (серая линия) слоистого соединения (2).

КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ том 46 № 11 2020

новные структурные характеристики соединения приведены в табл. 1.

Полученные данные свидетельствуют о том, что геометрия монослоя MoS₂ в соединении I соответствует модификации 1Т, которая наблюдалась в ранее изученных MoS₂-органических соединениях [9, 10, 20]. Она отличается от обычной модификации 2Н, характерной для природного молибденита, как октаэдрической координацией молибдена с серой (вместо тригонально-призматической), так и неэквивалентностью расстояний Мо-Мо, обусловленной образованием цепочек из атомов молибдена в плоскости слоя сульфида, а также гофрировкой подрешетки атомов серы (рис. 4, 5). Гофрировка возникает из-за образования наноразмерных выступов и углублений, распространяющихся по поверхности монослоя MoS_2 вдоль оси b. В изученном соединении перепад высот рельефа составляет 0.62 Å, что превышает в ~1.5 раза типичную величину этого параметра для ранее исследованных соединений MoS₂ с органическими гостями [10, 11, 20]. Кроме того, можно отметить большие величины систематических сдвигов монослоев MoS₂ друг относительно друга, возникающие при сборке частиц слоистого соединения I по сравнению с соединениями, изученными ранее. Так, сдвиг слоев по оси а ячейки Уфера составляет ~3.41 Å (или 2.27 Å с учетом величины параметра а), тогда как для других соединений абсолютные величины сдвигов не превышали 1 Å. Оба этих факта свидетельствуют о подстраивании геометрии монослоев MoS₂ под геометрию координирующих с ними молекул для обеспечения наиболее эффективного связывания.

Плоскость гуанидинового фрагмента молекул ТМG расположена под небольшим наклоном по отношению к слоям MoS_2 (19°), при этом группа NH_2 направлена в сторону атома серы, находящегося в наноуглублении на поверхности слоя. Метильные заместители также проявляют тенденцию занимать позиции над углублениями слоя сульфида, к которому данный заместитель наиболее приближен.

Для выявления связывающих взаимодействий в соединении I на основе полученных структурных данных была построена модель гипотетического упорядоченного кристалла, в котором турбостратность в наложении слоев отсутствовала. Для этого, по аналогии с ранее изученными соединениями этого типа [10, 11, 20], частично заселенные позиции были равномерно заполнены катионами в соответствии с их содержанием, избегая коротких контактов между молекулами (рис. 5). Состав такой периодической структуры, (TMG)_{1/6}MoS₂, близок к экспериментально найденной стехиометрии соединения I. Модель описана с помощью триклинной ячейки, параметры которой (a = 6.523, $b = 9.6297, c = 10.467 \text{ Å}, \alpha = 94.20^{\circ}, \beta = 98.77^{\circ}, \gamma =$ = 119.78°) связаны с параметрами ячейки Уфера, использованной для уточнения структуры, следующими соотношениями: $\overline{a} = \overline{a}_{ref} - \overline{b}_{ref}$, $\overline{b} = 3\overline{b}_{ref}$, $\overline{c} = \overline{c}_{ref} / N + \overline{S}$, где индексами *ref* обозначены параметры ячейки, в которой проводилось уточнение, \overline{S} – вектор сдвига слоев.

Для оптимизации геометрии соединения I и вычисления функции расчетного распределения электронной плотности ($\rho(r)$) были проведены квантово-химические расчеты DFT (PBE-D3/PW). Анализ полученного распределения согласно теории Бейдера "Атомы в молекулах" выявил критические точки (**KT**) (3, -1) на связевых путях в соединении. Свойства КТ связей внутри слоев MoS₂ и между ними и молекулами TMG приведены в табл. 2. Важно отметить, что внутри слоя MoS₂ расчет фиксирует появление КТ, соответствующих образованию связей Мо-Мо, которые отсутствуют в исходном MoS₂ с тригональнопризматической координацией Mo-S [21]. Обращает на себя внимание также неэквивалентность длин и энергетических характеристик КТ связей Мо-S, что обусловлено образованием рельефной поверхности слоя S-Mo-S с выступами и углублениями.

Энергии нековалентных взаимодействий с участием катионов ТМС (E_{cont}) были оценены с использованием корреляции Эспинозы—Молинса—Лекомта между плотностью потенциальной энергии КТ и энергией связи [22, 23]. Полученные значения E_{cont} приведены в табл. 3. Согласно расчетам, общая энергия взаимодействия катион—MoS₂ составляет 20.7 ккал/моль, и доминиру-



Рис. 4. Структура I в проекции вдоль оси b (а) и вдоль оси a (б). Показаны короткие контакты СН...S и NH...S с указанием расстояния и энергии взаимодействия (ккал/моль).

ющий вклад в нее (~73%) вносят относительно слабые взаимодействия CH...S, характеризующиеся средней энергией контакта ~1 ккал/моль. Надо отметить, что значительный вклад алифатических фрагментов в стабилизацию структуры соединений MoS_2 наблюдался и для других гостевых молекул, участвующих в нескольких конкурирующих видах связывания со слоями MoS_2 . Так, вклад взаимодействий CH...S в стабилизацию структуры соединений MoS_2 с молекулами алкилендиаминов достигал 20–60% в зависимости от геометрии ди-



Рис. 5. Расположение молекул TMG на слое MoS₂ в оптимизированной структуре.

амина, причем наибольший вклад обеспечивала разветвленная структура типа тетраметилэтилендиамина [11]. Очевидно, что такому связыванию способствует встраивание алкильных заместителей в углубления нанорельефа, что обеспечивает увеличение числа контактов СН...S. Это является важным фактором, влияющим на упаковку органических молекул между слоями дисульфида молибдена.

Менее значительный энергетический вклад в стабилизацию соединения (~16%), согласно расчетным данным, вносят водородные связи NH₂-группы. Наиболее сильная связь с энергией 2.51 ккал/моль характеризуется расстоянием H-S 2.540 Å и углом NHS 153°. Еще меньший вклад (~11%) обеспечивает участие в связывании *p*-электронов сопряженной системы связей кати-онного гуанидиниевого фрагмента, что, по-видимому, обусловлено экранированием атомов азота метильными заместителями, препятствующими образованию коротких контактов N...S.

Таким образом, в результате взаимодействия отрицательно заряженных монослоевых частиц $(MoS_2)^{x-}$ с катионными протонированными молекулами TMG нами получено гетерослоистое

соединение I с регулярно чередующимися органическими (TMG) и неорганическими (MoS₂) слоями. Исследование соединения с использованием ПЭМВР, ИК-Фурье-спектроскопии, моделирования порошковых дифрактограмм турбостратноразупорядоченных соединений и квантово-химических расчетов позволило определить строение слоев MoS₂ и гостя. Найдено, что, благодаря встраиванию ТМG между слоями MoS₂, в этих слоях стабилизируется структура с октаэдрически координированными атомами молибдена, образующими цепочки связей Мо-Мо, которая отличается от наиболее устойчивой модификации MoS₂ с тригонально-призматической координацией; это согласуется с результатами исследований других MoS₂-органических соединений. С помощью расчетного распределения электронной плотности были выявлены и проанализированы по Бейдеру связывающие взаимодействия внутри сульфидных слоев и между ними и молекулами TMG. Установлено, что нековалентные взаимодействия TMG-MoS₂ включают контакты CH...S, NH...S и N...S с преобладающим вкладом в энергетику связывания контактов первого типа. Полученные данные, как можно ожидать, будут

Взаимодействие	Число взаимодействий	Расстояние между атомами, Å	ρ(<i>r</i>)	$\nabla^2 \rho(r)$	G ^e (<i>r</i>)	V ^e (<i>r</i>)	H ^e (<i>r</i>)
MoMo	6	2.843	0.064711	0.105991	0.047635	-0.06877	-0.02114
MoS	18	2.421	0.095457	0.179022	0.087113	-0.12947	-0.04236
MoS	18	2.485	0.083042	0.138066	0.068426	-0.10233	-0.03391
NHS	2	3.485-3.843	0.009366	0.024927	0.005555	-0.00488	0.000677
NS	3	3.451-3.843	0.005796	0.016889	0.003391	-0.00256	0.000831
CHS	16	3.489-4.120	0.006541	0.018876	0.003875	-0.00303	0.000844

Таблица 2. Характеристики связевых критических точек (3, -1) в (TMG)_{1/6}MoS₂*

* $\rho(r)$ – электронная плотность, $\nabla^2 \rho(r)$ – лаплассиан электронной плотности, $G^e(r)$ – плотность кинетической электронной энергии, $V^e(r)$ – плотность потенциальной электронной энергии, $H^e(r)$ – плотность локальной электронной энергии.

Таблица 3. Энергия связывающих нековалентных вза-имодействий ($E_{\rm cont}$) катионов TMGH⁺ (ккал/моль на моль катиона)

Тип связи	Количество контактов	E _{cont}
CHS	16	15.2
NHS	2	3.1
NS	2	2.4
Катион MoS_2	20	20.7

полезны для направленного структурного дизайна органо-неорганических соединений на основе дисульфида молибдена.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

БЛАГОДАРНОСТИ

Структурные исследования проведены при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с использованием научного оборудования Центра исследования строения молекул ИНЭОС РАН.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 20-13-00241).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Startsev A.N., Zakharov I.I. // Russ. Chem. Rev. 2003. V. 72. P. 517.
- 2. *Tannous J., Dassenoy F., Lahouij I. et al.* // Tribol. Lett. 2011. V. 41. P. 55.
- Jariwala D., Howell S.L., Chen K.-S. et al. // Nano Lett. 2016. V. 16. P. 497.

- 4. Benck J.D., Hellstern T.R., Kibsgaard J. et al. // ACS Catal. 2014. V. 4. P. 3957.
- Yoo H.D., Li Y., Liang Y. et al. // ChemNanoMat. 2016. V. 2. P. 688.
- Kalantar-zadeh K., Ou J.Z. // ACS Sensors. 2016. V. 1. P. 5.
- Yin F., Anderson T., Panwar N. et al. // Nanotheranostics. 2018. V. 2. P. 371.
- Ufer K., Roth G., Kleeberg R. et al. // Z. Krist. 2004. V. 219. P. 519.
- 9. Goloveshkin A.S., Lenenko N.D., Zaikovskii V.I. et al. // RSC Adv. 2015. V. 5. P. 19206.
- 10. Goloveshkin A.S., Lenenko N.D., Zaikovskii V.I. et al. // Langmuir. 2015. V. 31. P. 8953.
- 11. Ushakov I.E., Goloveshkin A.S., Lenenko N.D. et al. // Cryst. Growth Des. 2018. V. 18. P. 5116.
- Dong K., Zhang S., Wang J. // Chem. Commun. 2016.
 V. 52. P. 6744.
- 13. Berg R.W., Riisager A., Buu O.N.V. et al. // J. Phys. Chem. A. 2010. V. 114. P. 13175.
- Kresse G., Furthmüller J. // Comput. Mater. Sci. 1996. V. 6. P. 15.
- Kresse G., Furthmüller J. // Phys. Rev. B. 1996. V. 54. P. 11169.
- 16. Grimme S. // J. Comp. Chem. 2006. V. 27. P. 1787.
- 17. Kresse G., Joubert D. // Phys. Rev. B. 1999. V. 59. P. 1758.
- Gonze X., Beuken J.-M., Caracas R. et al. // Comput. Mater. Sci. 2002. V. 25. P. 478.
- 19. Galezowski W., Jarczewski A., Stanczyk M. et al. // Faraday Trans. 1997. V. 93. P. 2515.
- Goloveshkin A.S., Bushmarinov I.S., Korlyukov A.A. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2017. V. 62. P. 729. https://doi.org/10.1134/S0036023617060080
- 21. Naumov N.G., Korlyukov A.A., Piryazev D.A. et al. // Russ. Chem. Bull. 2013. V. 62. P. 1852.
- 22. *Espinosa E., Molins E., Lecomte C.* // Chem. Phys. Lett. 1998. V. 285. № 3–4. P. 170.
- 23. *Espinosa E., Lecomte C., Molins E. //* Chem. Phys. Lett. 1999. V. 300. P. 745.